

特許協力条約に基づく国際出願願書

03-W-23

原本（出願用） - 印刷日時 2003年09月17日（17.09.2003）水曜日 13時40分03秒

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/R0/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書は、 0-4-1 右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.92 (updated 01.01.2003)
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁（R0/JP）
0-7	出願人又は代理人の書類記号	03-W-23
I	発明の名称	水晶基板及び押圧装置
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)
II-4ja	名称	独立行政法人 物質・材料研究機構
II-4en	Name	NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE
II-5ja	あて名:	305-0044 日本国 茨城県 つくば市 千現一丁目2番1号
II-5en	Address:	2-1, Sengen 1-Chome Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0044 Japan
II-6	国籍 (国名)	日本国 JP
II-7	住所 (国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	029-860-4626
II-9	ファクシミリ番号	029-851-3888
III-1	その他の出願人又は発明者	
III-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-1-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-1-4ja	氏名 (姓名)	栗村 直
III-1-4en	Name (LAST, First)	KURIMURA, Sunao
III-1-5ja	あて名:	305-0044 日本国 茨城県 つくば市 千現一丁目2番1号
III-1-5en	Address:	独立行政法人 物質・材料研究機構内 c/o, NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE 2-1, Sengen 1-Chome Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0044 Japan
III-1-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-1-7	住所 (国名)	日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本（出願用） - 印刷日時 2003年09月17日（17.09.2003）水曜日 13時40分03秒

III-2	その他の出願人又は発明者	
III-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-2-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-2-4j a	氏名(姓名)	原田 昌樹
III-2-4e n	Name (LAST, First)	HARADA, Masaki
III-2-5j a	あて名:	100-8331 日本国 東京都 千代田区 丸の内三丁目2番3号 株式会社ニコン内
III-2-5e n	Address:	c/o, NIKON CORPORATION 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331 Japan } be carefull
III-2-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-2-7	住所 (国名)	日本国 JP
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく出願人のために行動する。	代理人 (agent)
IV-1-1ja	氏名(姓名)	細江 利昭
IV-1-1en	Name (LAST, First)	HOSOE, Toshiaki
IV-1-2ja	あて名:	221-0822 日本国 神奈川県 横浜市 神奈川区西神奈川一丁目3番6号 コーポフジ605
IV-1-2en	Address:	Corpo Fuji 605 3-6, Nishikanagawa 1-Chome, Kanagawa-ku Yokohama-Shi, Kanagawa 221-0822 Japan
IV-1-3	電話番号	045-411-5641
IV-1-4	ファクシミリ番号	045-411-5724
IV-1-5	電子メール	hosoept@rondo.plala.or.jp
V	国の指定	
V-1	広域特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	EP: AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT SE SI SK TR 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国
V-2	国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	US